

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH\***

Judul karya ilmiah (artikel) : Structure And Composition Of Multilaphistic Cu 1 /Ni 1 /Cu 2 /Ni 2 Chemistry Of Growth Results Using Electroplating Method In Deposition Voltage Variety As A Basic Of Low Temperature Sensor

Jumlah Penulis : 4 Orang

Nama Penulis : Rizalul Fiqry, Moh. Toifur, Azmi Khusnani, Yudhiakto Pramudya

Status Pengusul : Penulis Tunggal/ Penulis pertama/ penulis ke 2 / penulis korespondensi \*\*

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH

b. No ISSN : 2277-8616

c. Vol, No, Bulan, Tahun : Vol. 9, No. 1, January, 2020

d. Penerbit : IJSTR

e. DOI artikel (jika ada) : 10.13189/ujeee.2019.061610

f. Alamat web jurnal : [www.ijstr.org](http://www.ijstr.org)  
<http://www.ijstr.org/final-print/jan2020/Structure-And-Composition-Of-Multilaphistic-Cu1ni1cu2ni2-Chemistry-Of-Growth-Results-Using-Electroplating-Method-In-Deposition-Voltage-Variety-As-A-Basic-Of-Low-Temperature-Sensor.pdf>

g. Terindeks Scimago/Thomson Reuter ISI Knowledge atau di Scopus\*\*

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :  
 (beri V pada kategori yang tepat)

☐

☒

☐

Jurnal Ilmiah Internasional/Int. Bereputasi\*\*

Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, COPENICUS\*\*

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ dll	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	4	4				4
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12	11				11
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12	11				11
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)	12	12				12

Total = (100%)	40					38
Nilai Pengusul	5.33	3.87				5.06
Komentar Peer Review	<p>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur :  Artikel telah lengkap dan sesuai dg kelengkapan jurnal Internasional</p> <p>2. Tentang ruang lingkup &amp; kedalaman pembahasan :  Kedalaman dan ruang lingkup cukup ditunjukkan dg jenis karakteristik yg dilakukan.</p> <p>3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :  Bahan dan/atau mengadopsi menarik karena terapan pd teknologi sensor.</p> <p>4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit :  Elsevier merupakan penerbit dg reputasi yg sangat baik.</p> <p>5. Indikasi plagiasi :  Tidak ditemukan namun perlu dilakukan dg Turnitin</p> <p>6. Kesesuaian bidang ilmu :  Sesuai yaitu bidang Fisika Matematika</p>					

2020

Reviewer 1/2 \*



Nama Prof. Ariswan  
NIP/NIY. 19570514 1988031003  
Bidang Ilmu Fisika Matematika  
Jabatan Akademik Guru Besar  
Unit Kerja FMIPA

Universitas Negeri Yogyakarta

\* dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

\*\* coret yang tidak perlu

\*\*\* nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

## LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*

### KARYA ILMIAH: **JURNAL ILMIAH\***

Judul karya ilmiah (artikel) : Structure And Composition Of Multilaphistic Cu 1 /Ni 1 /Cu 2 /Ni 2 Chemistry Of Growth Results Using Electroplating Method In Deposition Voltage Variety As A Basic Of Low Temperature Sensor

Jumlah Penulis : 4 Orang

Nama Penulis : Rizalul Fiqry, Moh. Toifur, Azmi Khusnani, Yudhiakto Pramudya

Status Pengusul : ~~Penulis Tunggal~~/Penulis pertama/penulis ke 2 /~~penulis korespondensi~~ \*\*

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH

b. No ISSN : 2277-8616

c. Vol, No, Bulan, Tahun : Vol. 9, No. 1, January, 2020

d. Penerbit : IJSTR

e. DOI artikel (jika ada) : 10.13189/ujeee.2019.061610

f. Alamat web jurnal : [www.ijstr.org](http://www.ijstr.org)  
<http://www.ijstr.org/final-print/jan2020/Structure-And-Composition-Of-Multilaphistic-Cu1ni1cu2ni2-Chemistry-Of-Growth-Results-Using-Electroplating-Method-In-Deposition-Voltage-Variety-As-A-Basic-Of-Low-Temperature-Sensor.pdf>

g. Terindeks Scimagojr/Thomson Reuter ISI Knowledge atau di Scopus\*\*

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :  
(beri v pada kategori yang tepat)

☐

v Jurnal Ilmiah Internasional/Int. Bereputasi\*\*

☐

Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

☐

Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, COPENICUS\*\*

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ dll	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	4	3				3
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12	9				7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12	9				8
d. Kelengkapan unsur dan	12	9				5

kualitas terbitan/jurnal (30%)						
<b>Total = (100%)</b>	<b>40</b>	<b>30</b>				<b>23</b>
<b>Nilai Pengusul</b>	<b>5.33</b>					
<b>Nilai Reviewer</b>	<b>Penulis kedua dari empat penulis= 13,3% X 23=</b>					<b>3,05</b>
<b>Komentar Peer Review</b>	<p><b>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur :</b> Artikel terdiri atas: Judul, Penulis, abstrak, keywords, Introduction, Research Methods, Result and Discussion, Conclusion, Acknowledgment, dan Reference.</p> <p><b>2. Tentang ruang lingkup &amp; kedalaman pembahasan :</b> Tulisan membahas resitivitas microstructure Ni dan Cu. Ada 27 referensi.. Termuda prosiding 2018. Penulisan nomor sitasi tidak urut seperti panduan.</p> <p><b>3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :</b> Pembahasan tidak menyertakan referensi.</p> <p><b>4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit :</b> Jurnal ini tidak ditemukan dalam SJR schimago Journal Rank. Nilai maksimal 30. Halaman artikel dari 2974-2978.. Pada edisi ini ada 4418 halaman. Tidak ada Riwayat penerbitan. Tidak konsisten penulisanantar artikel penamaan sub judul. Tabel terpotonng</p> <p><b>5. Indikasi plagiasi : -</b></p> <p><b>6. Kesesuaian bidang ilmu :</b> Tulisan berkaitan dengan Fisika, sesuai dengan bidang ilmu penulis.</p>					

Yogyakarta, 08 Mei 2020

Reviewer 1/2 \*



Nama : Prof. Dr. Heru Kuswanto, M.Si  
NIP : 196111121987021001  
Bidang Ilmu : Fisika  
Jabatan Akademik : Guru Besar  
Unit Kerja : FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta